CHARGE STRIPPERS FOR U BEAM ACCELERATION AT RIBF

Hiromichi Ryuto^{1,2}, Hiroo Hasebe, Nobuhisa Fukunishi, Akira Goto, Masayuki Kase, and Yasushige Yano Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN

2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan

Abstract

At the RIKEN RI-beam factory (RIBF), we are aiming at the acceleration of high intensity uranium beam using four cyclotrons, linacs, and charge strippers. It is planned that uranium ions are charge-stripped by three charge strippers placed upstream of the first, second, and third cyclotrons. The charge-stripping scheme of the uranium beam is described. A uranium beam was accelerated using existing accelerators. The charge state fractions of uranium ions were measured at 0.67, 0.87, and 11 MeV/nucleon. The results of the measurements are presented. The result of the beam test of a rotating charge stripper using argon beam is also presented.

RIBFにおけるU加速のためのチャージストリッパーの開発状況

1. はじめに

理化学研究所RIビームファクトリー(RIBF)は5台 のサイクロトロンと線形加速器からなる加速器複合 体である。5台のサイクロトロンの内2台は既存で、 3台の工事が最終段階に入っている。RIBFでは4箇 所に設置されるチャージストリッパーを用いて水素 からウラニウムに至る全領域に亘るビームを加速す る予定だ^[1]。これらのビームの内、Uビーム加速に 関して議論する。

図1にRIBFを構成する加速器とチャージスト リッパーの配置図を示す。イオン源から出たUビー ムは理研重イオンリニアック(RILAC)で加速された 後、Charge state multiplier (CSM)の加速部と減速部の 間に設置された第1ストリッパーで荷電変換される。 CSMは高い平衡電荷を得る為に荷電変換の前に加速 し、CSMを使用しない場合よりも高いエネルギーで



荷電変換し、さらに理研リングサイクロトロン (RRC)の入射エネルギーまで減速する装置だ^[2]。荷 電変換の後ビームはRRCまで輸送され加速される。 以上が既存加速器だ。RRCから取り出されたビーム は第2ストリッパーで荷電変換され、固定周波数リ ングサイクロトロン(fRC)に入射される。fRCで加速 されたビームはさらに第3ストリッパーで荷電変換 され、中間段リングサイクロトロン(IRC)に輸送さ れる。この後ビームはIRCと超伝導リングサイクロ トロン(SRC)で加速され、実験室に導かれる。第3ス トリッパーに隣接して第4ストリッパーが設置され るが、これはRRCによる加速の後fRCを用いずに直 接IRCに入射される場合に用いられる。

2. U加速のパラメーター

表1にUビーム加速の際に用いられる予定の チャージストリッパーに関する諸量を示す。U以外 のイオンを加速する場合のパラメーターに関しては 文献4を参照されたい。Uビームを加速する際には 第1、第2及び第3ストリッパーを使用する予定だ。 この内第1ストリッパーは将来イオン源から十分な 量の²³⁸U³⁵⁺が得られるようになるまで使用される。

表1:U加速に使用するチャージストリッパー に関する諸量。中括弧内はCSM使用時の値。第 3ストリッパーに関する量は計算値^[3]。

エネルギー	0.68{0.9}	11	51
(MeV/nucleon)			
使用ストリッパー	1	2	3
電荷	35+	73+	88+
厚さ (mg/cm ²)	0.02	0.5	14
割合	11%{16%}	19%	34%

¹ E-mail: <u>ryuto@riken.jp</u>.

² Formerly, H. Akiyoshi.

イオン源から引き出された²³⁸U¹⁴⁺イオンはRILAC で0.68 MeV/nucleonまで加速される。RILACで加速 された後²³⁸U¹⁴⁺イオンは第1ストリッパーによって 35+に変換される。第1ストリッパーには厚さ0.02 mg/cm²の炭素薄膜が用いられる。後に示す測定値に 見られる様に35+はこのエネルギーにおけるUの平 衡電荷では無いが、CSMを使用し0.9 MeV/nucleonで 荷電変換すると35+の割合は16%まで向上する。次 にUビームはRRCで11 MeV/nucleonまで加速され、 第2ストリッパーで73+に変換される。第2ストリッ パーには厚さ0.5 mg/cm²の炭素薄膜を用いる予定だ。 炭素薄膜の寿命向上の為に回転膜ストリッパーを開 発している。荷電変換されたビームは次にfRCで51 MeV/nucleonまで加速され、第3ストリッパーで88+ に変換される予定だ。第3ストリッパーには厚さ14 mg/cm²の炭素膜を用いる予定だ。Uビームは運動エ ネルギーの約1割を第3ストリッパーに与えるので、 この入熱に対処する為に回転ストリッパーを開発し ている。

3. 荷電分布測定

上で述べた手順で既存の加速器RILACとRRCを用 いてUビームを加速し、荷電分布を測定した。図2 に0.67及び0.87 MeV/nucleonのUビームを厚さ0.02 mg/cm²の炭素薄膜で荷電変換した時の荷電分布の測 定結果を示す。後者はCSMを使用する場合のエネル ギーに対応する。前者の場合は33+で荷電分布の最 大値をとり、35+の割合は11%だった。一方後者は 35+で荷電分布の最大値をとり、その割合は16% だった。この様にCSMを用いると1.5倍の量の ²³⁸U³⁵⁺ビームを下流に送る事が出来る。同様に11 MeV/nucleonにおける荷電分布の測定結果を図3に示 す。炭素薄膜の厚さは0.47 mg/cm²だ。荷電分布は 72+で最大値を取り、73+の割合は19%だった。



図 2: 0.67 MeV/nucleon(丸)及び 0.87 MeV/nucleon(三角)におけるUビームの荷電 分布。横軸はチャージステート、縦軸はそ の割合と示す。



図3:11 MeV/nucleonにおけるUビームの荷 電分布。横軸と縦軸は図3と同様。

4. 回転ストリッパーの開発状況

第3ストリッパーとして用いる予定の回転スト リッパーの模式図を図4に示す。真空槽内にある直 径120 mmの炭素円板が真空槽外に設置されたAC サーボモーターによって回転させられる。回転速度 は最大で3000 rpmである。ビームは円板の周辺部に 入射する。炭素円板の下流に可動のビームビュー アーが設置されている。詳しくは文献4を参照され たい。

RILAC、CSM及びRRCを用いて加速された63 MeV/nucleon、0.75 pµAのArビームを用いて、回転 ストリッパーのビーム試験を行った。Arビームを 1000 rpmで回転する厚さ12 mg/cm²の炭素円板に照射 し、ビームスポット付近の温度分布を熱画像装置を 用いて測定した。ビームビューアーを用いて測定し たビームの形状は直径約8 mmの円形であった。熱



図4: 第3ストリッパーとして用いる回転 ストリッパーの模式図。



図5: 熱画像装置によるC円板の温度分 布測定結果。明るい部分が高温部を示 す。

画像装置は放射線による損傷を防ぐために装置から 離して設置し、7度望遠レンズと赤外線ミラーを用 いて測定した。ビューポートにはBaF2を用いた。 BaFッビューポートと望遠レンズの透過効率は熱画像 装置のメーカーによって測定され、100℃において 0.80だった^[5]。熱画像装置のメーカーによる赤外線 ミラーの反射率は0.95だった。BaF2ビューポートと 熱画像装置の距離は約4.5 mだった。炭素円板の放 射率は、熱画像装置を用いた測定温度が熱電対表面 温度計の測定値に一致するように決めた。炭素円板 の140℃における放射率は0.65だった。図5に熱画像 装置を用いて測定した温度分布を示す。図の右端に 示した通り明るい部分が高温部を示す。ビューポー トの形状が丸く仄明るく見えている。この丸の左下 は赤外線ミラーの縁から食み出して欠けている。明 るい丸い帯が回転する高温部を示している。ビーム スポットはほぼ図の中央に位置する。明るい丸い帯 上の温度は191±5℃であった。Arビーム照射によっ て円板は損傷しなかった。

回転円板の温度分布についてのANSYS^[6]計算を文 献7と同様の方法で行った。1000 rpmで回転する炭 素円板に63 MeV/nucleon、0.75 pµAのArビームを20 秒間照射した場合の最高温度の計算値は218℃だっ た。これは測定値よりも14%大きい。一方、14 mg/cm²のC円板に目標とする条件である51 MeV/nucleon、3 pµAの²³⁸Uビームを照射したときの 最高温度の計算値は1512℃で、炭素の融点よりも十 分低かった。

5. まとめ

理化学研究所RIBFにおける大強度²³⁸Uビーム加速 のためにチャージストリッパーの開発を行ってい る。RIBFの前半部分にあたる既存の加速器施設 においてUビームの加速を初めて行い、荷電分布 を測定した。大強度ビームに対応するために回転 ストリッパーを開発している。第3ストリッパー として使用予定の回転ストリッパーのビーム試験 を行い炭素円板に損傷が無い事を確認した。また 熱画像装置により温度分布を測定した。ANSYS 計算による最高温度は測定値よりも14%高かった。 一方目標とする強度のUビームを照射した場合の、 ANSYS計算による最高温度は炭素の融点よりも 十分低かった。

参考文献

- [1] Y. Yano, Proc. PAC2005, Knoxville, TN, USA (2005), p. 320.
- [2] O. Kamigaito, M. Kase, N. Sakamoto, Y. Miyazawa, E. Ikezawa, N. Fukunishi, S. Kohara, M. Fujimaki, M. Hemmi, T. Chiba, Y. Chiba, H. Ryuto, A. Goto, and Y. Yano, Rev. Sci. Instrum. 76 (2005) 013306.
- [3] C. Scheidenberger, Th. Stöhlker, W.E. Meyerhof, H. Geissel, P.H. Mokler, and B. Blank, Nucl. Instrum. Methods B 142 (1998) 441.
- [4] H. Ryuto, N. Fukunishi, H. Hasebe, N. Inabe, S. Yokouchi, O. Kamigaito, A. Goto, M. Kase, and Y. Yano, Proc. PAC2005, Knoxville, TN, USA (2005), p. 3751.
- [5] Chino Corporation, private communication.
- [6] ANSYS 5.4, ANSYS, Inc.
- [7] A. Yoshida, K. Morita, K. Morimoto, D. Kaji, T. Kubo, Y. Takahashi, A. Ozawa, and I. Tanihata, Nucl. Instrum. Methods A 521 (2004) 65.